PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-214602

(43)Date of publication of application: 04.08.2000

(51)Int.Cl.

G03G 5/047 G03G 5/06 G03G 5/147 G03G 15/02

(21)Application number: 11-016239

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

25.01.1999 (22)Date of filing:

(72)Inventor: NUKADA KATSUMI

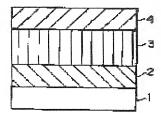
YAMADA WATARU

MASHITA KIYOKAZU

(54) IMAGE FORMING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance printing resistance and stability and to reduce image blurring by making the wear rate of a top layer lower than that of at least one of electric charge transport layers and specifying the time from exposure to development. SOLUTION: An electric charge generating layer 2, an electric charge transport layer 3 and a top layer 4 are successively disposed on an electrically conductive substrate 1. The electric charge transport layer 3 may comprise one layer or plural layers but at least one layer contains ≥45 wt.%, preferably ≥55 wt.%, further preferably ≥70 wt.% electric charge transport material. The wear rate of the top layer 4 is lower than that of at least one of the electric charge transport layers 3 and the electric charge transport material can therefore be contained in large quantities in the electric charge transport layers 3. The time from exposure to development is ≤150 msec, preferably ≤ 120 msec, further preferably ≤100 msec.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.08.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 03.04.2007

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-214602 (P2000-214602A)

(43)公開日 平成12年8月4日(2000.8.4)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	F I ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
G03G	5/047		G 0 3 G 5/047 2 H 0 0 3
	5/06	3 1 2	5/06 3 1 2 2 H 0 6 8
	5/147	503	5/147 5 0 3
	-,	5 0 4	5 0 4
	15/02	102	15/02 1 0 2
	10,02	102	審査請求 未請求 請求項の数15 〇L (全 21 頁)
(21)出願番号	17	特顯平11-16239	(71)出願人 000005496
(=2)	•		富士ゼロックス株式会社
(22)出顧日		平成11年1月25日(1999.1.25)	東京都港区赤坂二丁目17番22号
(LL) HAR H		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者 額田 克己
			神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ
			ックス株式会社内
			(72)発明者 山田 渉
			神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ
			ックス株式会社内
			(74)代理人 100079049
			弁理士 中島 淳 (外3名)
			最終頁に続

(54) 【発明の名称】 画像形成装置

(57)【要約】

【課題】 耐刷性、安定性に優れ、画像流れが少ない、小型で高速な画像形成装置を提供すること。

【解決手段】 電子写真用感光体、帯電手段、露光手段、現像手段、及び転写手段を備えた電子写真方式の画像形成装置であって、該電子写真用感光体が、導電性基体上に少なくとも電荷発生層、電荷輸送層、及び最表面層を順次積層してなり、該電荷輸送層の少なくとも1層が45重量%以上の電荷輸送性材料を含有し、且つ該最表面層の摩耗率が該電荷輸送層の少なくとも1層の摩耗率よりも小さい電子写真用感光体であり、露光から現像までの時間が150msec以下であることを特徴とする画像形成装置である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子写真用感光体、帯電手段、露光手 段、現像手段、及び転写手段を備えた電子写真方式の画 像形成装置であって、該電子写真用感光体が、導電性基 体上に少なくとも電荷発生層、電荷輸送層、及び最表面 層を順次積層してなり、該電荷輸送層の少なくとも1層 が45重量%以上の電荷輸送性材料を含有し、且つ該最 表面層の摩耗率が該電荷輸送層の少なくとも1層の摩耗 率よりも小さい電子写真用感光体であり、露光から現像 る画像形成装置。

【請求項2】 電荷輸送層の少なくとも1層が、50重 量%以上の電荷輸送性材料を含有することを特徴とする 請求項1に記載の画像形成装置。

【請求項3】 電荷輸送層の少なくとも1層が、トリア リールアミン構造を含む化合物の少なくとも1種を用い 形成されることを特徴とする請求項1又は2に記載の画 像形成装置。

【請求項4】 トリアリールアミン構造を含む化合物 が、トリアリールアミン構造を繰り返し単位として含有 20 ロセスを適用して像形成し、転写材に転写後定着して複 する高分子化合物であることを特徴とする請求項3に記 載の画像形成装置。

【請求項5】 電荷輸送層の少なくとも1層の電荷移動 度が、電界強度30V/μmにおいて1×10⁻⁵ cm² /V・sec以上であることを特徴とする請求項1~4 のいずれかに記載の画像形成装置。

【請求項6】 最表面層が、構造中に窒素原子を含有す る電荷輸送性化合物の少なくとも1種を用いて形成され ることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の画 像形成装置。

【請求項7】 構造中に窒素原子を含有する電荷輸送性 化合物が、トリアリールアミン構造を含む化合物である ことを特徴とする請求項6に記載の画像形成装置。

【請求項8】 最表面層が、架橋性化合物の少なくとも 1種を用いて形成されることを特徴とする請求項1~7 のいずれか記載の画像形成装置。

架橋性化合物が、構造中に窒素原子を含 【請求項9】 有する電荷輸送性化合物であることを特徴とする請求項 8に記載の画像形成装置。

【請求項10】 最表面層が、同一分子中に電荷輸送性 40 成分と、加水分解性の置換基を有する珪素原子とを少な くとも1つずつ以上含有する化合物の少なくとも1種を 用いて形成されることを特徴とする請求項1~9のいず れかに記載の画像形成装置。

【請求項11】 最表面層の摩耗率と電荷輸送層の少な くとも1層の摩耗率との比(最表面層の摩耗率/電荷輸 送層の少なくとも1層の摩耗率)が、0.5以下である ことを特徴とする請求項1~10のいずれかに記載の画 像形成装置。

【請求項12】 電子写真用感光体の外径が、30mm 50 時間 tr (sec)から、以下の式(1)で定義され

画像形成装置。

【請求項13】 露光から現像までの時間が、120m sec以下であることを特徴とする請求項1~12のい ずれかに記載の画像形成装置。

【請求項14】 帯電手段が、接触帯電方式の帯電器で あることを特徴とする請求項1~13のいずれかに記載 の画像形成装置。

【請求項15】 接触帯電方式の帯電器の印加電圧が、 までの時間が150msec以下であることを特徴とす 10 交流成分を有することを特徴とする請求項14に記載の 画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は画像形成装置に関 し、詳しくは、耐刷性、安定性に優れ、小型で高速な画 像形成装置に関する。

【従来の技術】

【0002】電子写真方式の画像形成装置は、回転ドラ ム型等の電子写真用感光体に帯電、露光、現像の作像プ 写物を得るもので、例えば普通紙複写機(PPC)、レ ーザープリンター、発光ダイオード(LED)プリンタ 一、液晶プリンター等が挙げられる。これらに用いられ る電子写真用感光体としてはセレニウム、ヒ素ーセレニ ウム、硫化カドミウム、酸化亜鉛、a-Si等の無機系 電子写真用感光体が用いられてきた。一方、安価で製造 性及び廃棄性の点で優れた有機系電子写真用感光体の研 究開発も活発化しており、中でも電荷発生層と電荷輸送 層を積層した、いわゆる機能分離型積層電子写真用感光 30 体が、感度、帯電性及びその繰り返し安定性等の電子写 真特性の点で優れており種々の提案がなされ、実用化さ れている。

【0003】近年では、電子写真用感光体の高性能化に 伴い、高速の複写機やプリンターにも使用されるように なってきた。さらに、コンピューターの普及に伴って、 所謂デスクトップパブリッシングのニーズも高まり、マ シン自体の小型化、それに伴う電子写真用感光体の小径 化も強く求められている。安定した画像を得るために は、電子写真用感光体に対して画像を露光してから、現 像に入るまでの間に、表面電荷を打ち消す必要がある。 高速化、小型化の要求は、取りも直さず表面電荷を打ち 消すに必要な時間、すなわち、レスポンスタイムの短縮 である。このレスポンスタイムが十分に早くなければ、 画像のかすれや細線の細りを生じ、特に厳しい色再現性 が要求されるカラー機において大きな問題となる。レス ポンスタイムを支配するのは、電荷輸送層中の電荷移動 度(µ)であり、移動度は、電荷輸送層の膜厚 L(c m)、電荷輸送層にかけた電圧 V(V)、キャリアー が電荷輸送層の一方から、もう一方に到達するに要した

[0004]式(1) $\mu = L^2 / V \cdot t_T$

【0005】電荷移動度は、電荷輸送性材料、及び、結 着樹脂の分子構造によって支配されるため、これらの材 料について電荷移動度を高めるために精力的な研究がな されている。その結果、電荷移動度を高める有効な手段 として以下のこと (a)~(c)が明らかにされてい る。

【0006】即ち、(a)電荷輸送材料としては、窒素 原子との共役が可能なフェニル基を多く持ち、共役系の 広がりが大きく、かつ分子内で電荷の偏りを生じないこ と (例えば、電子写真学会誌, 25 (3), 16 (19 86)、電子写真学会誌, 29(4), 366(199 0) 、 J. Appl. Phys., 69, 821 (19 91) など)。

(b) 結着樹脂としては、キャリアーのトラップを形成 する極性基を持たないこと (例えば、電子写真学会 第 64回研究討論会, 75 (1989)、Philoso phical Magazine. Lett., 62 (1), 61 (19990) など)。

(c) 電荷輸送層中の電荷輸送材料濃度を高めること (例えば、J. Appl. Phys., 43 (12), 5033(1972)、電子写真学会誌, 25(3), 16(198 6)など)。

【0007】これらの検討結果から、具体的な材料とし て、電荷輸送性材料としては、トリアリールアミン、テ トラアリールベンジジン、スチルベンなどの高電荷移動 度電荷輸送性材料が、また、結着樹脂としては、スチレ ン、ポリフェニレンオキサイド、ポリカーボネートなど 層中の電荷輸送性材料濃度を高める手段として、電荷輸 送性材料の電荷輸送性成分をポリマー化した電荷輸送性 のポリカーボネート、ポリエステル、ポリシランなども 有効な手段として精力的に検討されている。しかし、こ れらの電荷輸送性材料は、複写機やプリンターに実用化 されてきているが、さらなる高速化、小型化のニーズに 対しては十分でない。

【0008】現在の電子写真用感光体は、電荷発生層の 上に電荷輸送層を積層した、いわゆる積層型のものが主 流となっており、従って電荷輸送層が表面層となる場合 40 が多いが、現在の主流である低分子分散系電荷輸送層 は、電気的な特性に関しては満足できる性能のものが得 られつつあるが、低分子を結着樹脂中に分散して用いる ため、結着樹脂本来の機械的な性能が低下してしまい、 磨耗に関しては本質的に弱いという欠点があった。その ため、結着樹脂中に分散する電荷輸送性材料の量として は、実用的には45~50重量パーセントが最大であっ た。また、結着樹脂にポリスチレン、ポリフェニレンオ キサイド、ポリフェニレンビニレン誘導体などを用いる と、電荷輸送性材料の重量パーセントは同じでありなが 50

らも、電荷移動度を高めることができるが、これらの樹 脂は、実用化されているポリカーボネートや、ポリエス テル樹脂に比べ、機械的な強度におとる。従って、種々 の実用上の問題から、レスポンスタイムにも限界が生 じ、露光から現像までの時間が概ね150msec以 下、特に120msec以下、さらに、100msec 以下のようなプロセスで用いる場合に問題が顕在化して くる。この条件は、電子写真用感光体周りの空間的要請 から、直径40mmø以下、特に30mmø以下、さら 10 に 2 5 mm o 以下の場合に顕著となる。また、環境に対 する配慮からオゾンを発生しにくい帯電方法として実用 化されている接触帯電方式、特に、帯電電圧が交流成分 を有する接触帯電方式は、コロトロンなどの非接触の帯 電方式に比べ5~10倍以上も摩耗促進を生じ、電子写 真用感光体の耐久性の問題がより顕著となる。さらなる 高速化、小型化は、すなわち、単位時間あたりの電子写 真用感光体の繰り返し使用の回数を増加させることを意 味し、現在の性能のままでは、短時間で電子写真用感光 体の交換を余儀なくされ、大幅なコストアップとなって 20 しまう。さらに、レスポンスタイムを早くすることが必 要であり、そのために移動度を高める手段として、電荷 輸送層中の電荷輸送性材料の量を増加させることがもっ とも現実的であるが、電荷輸送性材料の量を増加させる ことにより、より一層の機械的強度の低下を招いてしま

【0009】一方、光感度、及びレスポンスタイムを向 上させる目的で、トリアリールアミン或いはその誘導体 を電荷輸送層中に54%以上含有させる方法が、特開平 5-5339号公報に開示されている。しかし、これ が研究され、開発、実用化されている。また、電荷輸送 30 は、レスポンスタイムの向上した分だけ電荷輸送層の膜 厚を増加させることで寿命を延ばす、或いは電荷輸送層 の膜厚を増加させ、さらに保護層を設けることで寿命を 延ばすことに観点が置かれ、積極的にレスポンスタイム の短縮をねらったものではなかった。

うため、実用上は問題である。

【0010】また、導電性微粉末を絶縁性樹脂中に分散 した表面保護層が、従来よく知られている。しかし、こ れは、導電性微粉末の分散量をコントロールすることで 抵抗を制御するもので、電荷の流れる方向を制御するこ とが困難で、本質的に画像流れが生じ易かった。電荷の 流れは時間依存性があり時間と共に拡散するため、この 画像流れは、露光から現像までの時間が長い場合に顕著 に表れる。従って、機械的強度の高い表面層を形成し、 長寿命化された電子写真用感光体を、露光から現像まで の時間が長い、即ち低速度のプロセスの電子写真装置に 使用した場合に画像流れが起こり易いという問題点があ った。

【0011】また、ポリシランは、高い電荷移動度を持 つ材料として知られているが、機械的強度が低く、実用 には問題がある。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来の技術 における上記のような実情に鑑みなされたものであっ て、上記のような問題点を克服し得る画像形成装置を提 供するものである。即ち、本発明の目的は、耐刷性、安 定性に優れ、画像流れが少ない、小型で高速な画像形成 装置を提供することである。

5

[0013]

【課題を解決するための手段】発明者らは、上記問題点 に鑑み、本発明を見出した。即ち、本発明は、<1>電 子写真用感光体、帯電手段、露光手段、現像手段、及び 10 mm φ以下であることを特徴とする前記<1>~<11 転写手段を備えた電子写真方式の画像形成装置であっ て、該電子写真用感光体が、導電性基体上に少なくとも 電荷発生層、電荷輸送層、及び最表面層を順次積層して なり、該電荷輸送層の少なくとも1層が45重量%以上 の電荷輸送性材料を含有し、且つ該最表面層の摩耗率が 該電荷輸送層の少なくとも1層の摩耗率よりも小さい電 子写真用感光体であり、露光から現像までの時間が15 0 m s e c以下であることを特徴とする画像形成装置で

【0014】<2>電荷輸送層の少なくとも1層が、5 20 記載の画像形成装置である。 0 重量%以上の電荷輸送性材料を含有することを特徴と する前記<1>に記載の画像形成装置である。

【0015】<3>電荷輸送層の少なくとも1層が、ト リアリールアミン構造を含む化合物の少なくとも1種を 用い形成されることを特徴とする前記<1>又は<2> に記載の画像形成装置である。

【0016】<4>トリアリールアミン構造を含む化合 物が、トリアリールアミン構造を繰り返し単位として含 有する高分子化合物であることを特徴とする前記<3> に記載の画像形成装置である。

【0017】<5>電荷輸送層の少なくとも1層の電荷 移動度が、電界強度30 V/μ mにおいて1×10°c m^2 / $V \cdot s e c$ 以上であることを特徴とする前記< 1>~<4>のいずれかに記載の画像形成装置である。

【0018】<6>最表面層が、構造中に窒素原子を含 有する電荷輸送性化合物の少なくとも1種を用いて形成 されることを特徴とする前記<1>~<5>のいずれか に記載の画像形成装置である。

【0019】<7>構造中に窒素原子を含有する電荷輸 送性化合物が、トリアリールアミン構造を含む化合物で 40 あることを特徴とする前記<6>に記載の画像形成装置

【0020】<8>最表面層が、架橋性化合物の少なく とも1種を用いて形成されることを特徴とする前記<1 >~<7>のいずれか記載の画像形成装置である。

【0021】<9>架橋性化合物が、構造中に窒素原子 を含有する電荷輸送性化合物であることを特徴とする前 記<8>に記載の画像形成装置である。

【0022】<10>最表面層が、同一分子中に電荷輸 送性成分と、加水分解性の置換基を有する珪素原子とを 50

少なくとも1つずつ以上含有する化合物の少なくとも1 種を用いて形成されることを特徴とする前記<1>~< 9>のいずれかに記載の画像形成装置である。

【0023】<11>最表面層の摩耗率と電荷輸送層の 少なくとも1層の摩耗率との比(最表面層の摩耗率/電 荷輸送層の少なくとも1層の摩耗率)が、0.5以下で あることを特徴とする前記<1>~<10>のいずれか に記載の画像形成装置である。

【0024】<12>電子写真用感光体の外径が、30 >に記載の画像形成装置である。

【0025】<13>露光から現像までの時間が、12 Omsec以下であることを特徴とする前記<1>~< 12>のいずれかに記載の画像形成装置である。

【0026】<14>帯電手段が、接触帯電方式の帯電 器であることを特徴とする前記<1>~<13>のいず れかに記載の画像形成装置である。

【0027】<15>接触帯電方式の帯電器の印加電圧 が、交流成分を有することを特徴とする前記<14>に

【0028】本発明の画像形成装置は、レスポンスタイ ムが早く、耐刷性、安定性に優れた電子写真用感光体を 用いており、耐刷性、安定性に優れ、小型で高速な画像 形成装置、言い換えれば1プリント当たりのコストの低 い画像形成装置である。

[0029]

【発明の実施の形態】本発明の画像形成装置は、電子写 真用感光体、帯電手段、露光手段、及び現像手段、転写 手段を備えた電子写真方式の画像形成装置であって、該 30 電子写真用感光体が、導電性基体上に少なくとも電荷発 生層、電荷輸送層、及び最表面層を順次積層してなり、 該電荷輸送層の少なくとも1層が45重量%以上の電荷 輸送性材料を含有し、且つ該最表面層の摩耗率が該電荷 輸送層の少なくとも1層の摩耗率よりも小さい電子写真 用感光体であり、露光から現像までの時間が150ms e c以下である画像形成装置である。

【0030】前記電子写真用感光体について詳しく説明 する。前記電子写真用感光体は、導電性基体上に少なく とも電荷発生層、電荷輸送層、及び最表面層を順次積層 してなる。

【0031】前記導電性支持体について説明する。前記 導電性支持体は、当業界で導電性支持体として利用され うる任意の種類から選択でき、不透明及び透明の導電性 支持体いずれも用いることができる。前記導電性支持体 としては、例えば、アルミニウム、銅、亜鉛、ステンレ ス、クロム、ニッケル、モリブデン、バナジウム、イン ジウム、金、白金等の金属又はこれらの合金を用いた金 属板、金属ドラム、金属ベルト; 導電性化合物 (例え ば、導電性ポリマー、酸化インジウム等)、アルミニウ ム、パラジウム、金等の金属又はこれらの合金を塗布、

蒸着、或いはラミネートした紙、プラスチックフィルム、ベルト等が挙げられる。また、前記導電性支持体の 形状は、ドラム状、シート状、プレート状等、適宜の形 状とすることができる。

【0032】前記導電性支持体は、必要に応じて、画質に影響のない範囲で表面処理を行うことができる。該表面処理としては、陽極酸化被膜処理、熱水酸化処理、薬品処理、着色処理、及び乱反射処理(例えば、砂目立て等)等が挙げられる。また、乱反射防止や、電荷注入制御のための層を設けてもよい。

【0033】前記電荷発生層について説明する。前記電 荷発生層としては、電荷発生能を有するものなら如何な るものでも構わない。前記電荷発生層を形成する電荷発 生材料としては、例えば、縮環芳香族系顔料、アゾ系顔 料、キノン系顔料、ペリレン系顔料、インジゴ系顔料、 チオインジゴ系顔料、ビスベンゾイミダゾール系顔料、 フタロシアニン系顔料、キナクリドン系顔料、キノリン 系顔料、レーキ系顔料、アゾレーキ系顔料、アントラキ ノン系顔料、オキサジン系顔料、ジオキサジン系顔料、 トリフェニルメタン系顔料、アズレニウム系染料、スク ウェアリウム系染料、ピリリウム系染料、トリアリルメ タン系染料、キサンテン系染料、チアジン系染料、シア ニン系染料等の種々の有機顔料及び染料;アモルファス シリコン、アモルファスセレン、テルル、セレンーテル ル合金、硫化カドミウム、硫化アンチモン、酸化亜鉛、 硫化亜鉛等の無機材料等が挙げられる。これらの中で も、感度、電気的安定性、照射光に対する光化学的安定 性の点から、縮環芳香族系顔料、ペリレン系顔料、アゾ 系顔料、フタロシアニン系顔料が好適である。また、こ れら電荷発生材料は、単独で用いてもよいし、2種以上 併用してもよい。

【0034】前記電荷発生層は、前記電荷発生材料を真空蒸着法等により直接成膜したり、有機溶剤中に前記電荷発生材料と結着樹脂とを溶解又は分散させた塗布液を途布することにより成膜して形成することができる。

【0035】前記結着樹脂としては、例えばポリビニルブチラール樹脂、ポリビニルホルマール樹脂、ポリビニルホルマール樹脂、ポリビニルアセタール系樹脂(例えば、ブチラールの一部がホルマールやアセトアセタール等で変性された部分アセタール化ポリビニルアセタール樹脂等)、ポリアミド系樹脂、ポリエステル樹脂、変性エーテル型ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリビニルアセテート樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、シリコーン樹脂、フェノール樹脂、オリビニルアセテート樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、尿素樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリーNービニルカルバゾール樹脂、ポリビニルアントラセン樹脂、ポリビニルアセタール系樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニル系共重合体、フェ 50

ノキシ樹脂、及び変性エーテル型ポリエステル樹脂は、 電荷発生材料として顔料を用いる場合、顔料を良く分散 させ、顔料が凝集せず長期にわたり塗布液を安定にする ことができ、また、その塗布液を用いることで均一な被 膜を形成させ、電気特性を良くし画質欠陥を少なくする ことができるため、好適である。また、これら結着樹脂 は、単独で用いてもよし、2種以上併用してもよい。

【0036】前記有機溶剤としては、用いる材料の種類によって異なり、最適なものを選択して用いることが好適であるが、例えばメタノール、エタノール、nープロパノール、nーブタノール、ベンジルアルコール、メチルセルソルブ、エチルセルソルブ、アセトン、メチルエチルケトン、シクロへキサノン、クロロベンゼン、酢酸メチル、酢酸nーブチル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、メチレンクロライド、クロロホルム等が挙げられる。また、これら有機溶剤は、単独で用いてもよし、2種以上併用してもよい。

【0037】前記電荷発生材料と前記結着樹脂との配合 比は、体積比(電荷発生材料:結着樹脂)で、10:1 ~1:3が好ましく、8:1~1:2よりが好ましく、 5:1~1:1がさら好ましい。

【0038】前記有機溶剤中に電荷発生材料と結着樹脂とを溶解又は分散させた塗布液を塗布する方法としては、ブレードコーティング法、ワイヤーバーコーティング法、スプレーコーティング法、浸漬コーティング法、ビードコーティング法、エアーナイフコーティング法、カーテンコーティング法等の通常の塗布法法が挙げられる。

【0039】電荷発生層の厚みは、一般的に $0.01\sim5\mu$ mが好ましく、 $0.1\sim2.0\mu$ mがより好ましい。厚さが 0.01μ m未満であると、電荷発生層を均一に形成し難くなり、また、 5μ mを越えると電子写真特性が著しく低下する傾向がある。

【0040】前記導電性支持体と前記電荷発生層との間には、前記導電性支持体から前記電荷発生層への電荷の漏洩を阻止し、また前記電荷発生層を前記導電性支持体に対して一体的に接着保持せしめる目的で、下引き層を設けることもできる。

【0041】前記下引き層について説明する。前記下引き層としては、ポリアミド樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、フェノール樹脂、ポリウレタン樹脂、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、ポリイミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアルコール樹脂、水溶性ポリエステル樹脂、ニトロセルロース、カゼイン、ゼラチン、ポリグルタミン酸、澱粉、スターチアセテート、アミノ澱粉、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ジルコニウムキレート化合物、チタニルキレート化合物、チ

タニルアルコキシド化合物、有機チタニル化合物、アルコキシシラン化合物、シランカップリング剤等の公知の結着樹脂を用いて形成することができる。また、これら結着樹脂中には、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化珪素、酸化ジルコニウム、チタン酸バリウム、シリコーン樹脂等の微粒子を分散させてもよい。これら結着樹脂、微粒子は、それぞれ単独で用いてもよいし、2種以上併用してもよい。

【0042】前記下引き層は、上述の材料を適当な溶剤中に溶解又は分散させた塗布液を塗布することにより形 10成することが好適であるが、該塗布方法としては、ブレードコーティング法、ワイヤーバーコティング法、スプレーコーティング法、浸漬コーティング法、ビードコーティング法、エアーナイフコーティング法、カーテンコーティング法等の通常の塗布方法が挙げられる。

【0043】前記下引き層の厚みは、 $0.01\sim10\mu$ m程度が好ましく、 $0.05\sim2\mu$ mがより好ましい。

【0044】前記電荷輸送性層について説明する。前記 輸送性材料 電荷輸送性層は、1層でも複数層でも構わないが、その 内少なくとも1層は、45重量%以上、好ましくは50 20 ができる。 重量%、より好ましくは55重量%、さらに好ましくは 70重量%以上の電荷輸送性材料を含有する。該電荷輸 送性材料の含有量が、45重量%未満であるとレスポン スタイムが遅くなり、高速化或いは電子写真用感光体の 小径化が困難となる。また、電荷輸送性材料の含有量 は、高分子化合物の場合の電荷輸送性成分比率から換算 する。この電荷輸送性成分比率は、高分子化合物の繰り 返し単位の構造式中に占める電荷輸送性成分の部分構造 アルキット 返り割合として計算できる。 スチレン・スチレン・スターの割合として計算できる。

【0045】前記電荷輸送性層は、電荷輸送性材料として、レスポンスタイムを決定する電荷輸送性の点で、トリアリールアミン構造(トリフェニルアミン構造、ベンジジン構造等)を含む化合物の少なくとも1種を用いて形成されることが好適である。前記トリアリールアミン構造を含む化合物としては、電荷輸送性及び機械的強度の点でトリアリールアミン構造を繰り返し単位として含有する高分子化合物が好適である。

【0046】前記電荷輸送性材料としては、トリアリールアミン構造(トリフェニルアミン構造、ベンジジン構造等)を含む化合物の他に、公知の如何なるものも用いることができ、例えば、ピレン系、カルバゾール系、ヒドラゾン系、オキサゾール系、オキサジアゾール系、ピラゾリン系、アリールアミン系、アリールメタン系、ベンジジン系、チアゾール系、スチルベン系、ブタジエン系等の電荷輸送性低分子化合物;ポリーNービニルカルバゾール、ハロゲン化ポリーNービニルカルバゾール、ポリビニルピレン、ポリビニルアンスラセン、ポリビニルアクリジン、ピレンーホルムアルデヒド樹脂、エチルカルバゾールーホルムアルデヒド樹脂、トリフェニルメタンポリマー、電荷輸送性のポリカーボネート、電荷輸

送性のポリエステル、電荷輸送性のポリシラン等の電荷輸送性高分子化合物が挙げられる。これらの中でも、電荷移動度が高い点から、トリアリールアミン構造(トリフェニルアミン構造、ベンジジン構造等)を含む低分子化合物(例えば、アリールアミン系の電荷輸送性低分子化合物等)、及びそれらを高分子化したポリカーボネート、ポリエステル、或いはポリシラン好ましい。これら電荷輸送性材料は、単独で用いてもよいし、2種以上併用してもよい。

【0047】前記電荷輸送層の少なくとも1層の電荷移動度は、レスポンスタイムの点から、電界強度 $30V/\mu$ mにおいて $5\times10^{\circ}$ c m² /V・sec以上が好ましく、 $7\times10^{\circ}$ c m² /V・sec以上がより好ましく、 $1\times10^{\circ}$ c m² /V・sec以上がさらに好ましい。この電荷移動度は、電荷輸送性材料の種類、添加量を適宜選択することにより制御できる。

【0048】前記電荷輸送層は、有機溶剤中に前記電荷輸送性材料と、所望により結着樹脂とを溶解又は分散させた塗布液を塗布することにより成膜して形成することができる。

【0049】前記結着樹脂としては、例えば、ポリカー ボネート、ポリエステル、メタクリル樹脂、アクリル樹 脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレ ン、ポリビニルアセテート、スチレンーブタジエン共重 合体、塩化ビニリデンーアクリロニトリル重合体、塩化 ビニルー酢酸ビニル共重合体、塩化ビニルー酢酸ビニル 一無水マレイン酸共重合体、シリコン樹脂、シリコンー アルキッド樹脂、フェノールーホルムアルデヒド樹脂、 スチレンーアルキッド樹脂、ポリーNービニルカルバゾ ール、ポリビニルブチラール、ポリビニルフォルマー ル、ポリスルホン、カゼイン、ゼラチン、ポリビニルア ルコール、エチルセルロース、フェノール樹脂、ポリア ミド、カルボキシーメチルセルロース、塩化ビニリデン 系ポリマーラテックス、ポリウレタン等が挙げられる。 これらの中でも、電荷移動度が高い点から、ポリカーボ ネート、ポリエステル、ポリスチレン、ポリフェニレン オキサイド、ポリフェニレンビニレン誘導体、電荷輸送 性ポリカーボネート、電荷輸送性ポリエステル等が好適 である。これら結着樹脂は、単独で用いてもよいし、2 種以上併用してもよい。

【0050】前記有機溶剤としては、用いる材料の種類によって異なり、最適なものを選択して用いることが好適であるが、例えば、メタノール、エタノール、nープロパノール、nープタノール、ベンジルアルコール、メチルセルソルブ、エチルセルソルブ、アセトン、メチルエチルケトン、シクロへキサノン、クロロベンゼン、酢酸メチル、酢酸nーブチル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、メチレンクロライド、クロロホルム等が挙げられる。これら有機溶剤は、単独で用いてもよいし、2種以上併用してもよい。

【0051】前記有機溶剤中に前記電荷輸送性材料と、所望により結着樹脂とを溶解又は分散させた塗布液を塗布する方法としては、ブレードコーティング法、ワイヤーバーコーティング法、スプレーコーティング法、浸漬コーティング法、ビードコーティング法、エアーナイフコーティング法、カーテンコーティング法等の通常の塗布方法が挙げられる。

11

【0052】前記電荷輸送層の厚みとしては、 $2\sim40$ μ m程度が好ましく、 $4\sim30$ μ mがより好ましい。さらにレスポンスタイムを短縮するためには、前記電荷輸送層の厚みとしては、 $4\sim20$ μ mがさらに好ましく、 $4\sim19$ μ mが最も好ましい。

【0053】前記電荷輸送層は、必要に応じて、フェノール系化合物、硫黄系化合物、リン系化合物、アミン系化合物等の酸化防止剤、ベンゾトリアゾール系化合物、ベンゾフェノン系化合物、ヒンダードアミン系化合物等の光劣化防止剤等の添加剤を含有してもよい。

【0054】前記最表面層について説明する。前記最表面層は、摩耗率が電荷輸送層の少なくとも1層の摩耗率よりも小さい層であり、この摩耗率を小さくすることに20より、電荷輸送層中の電荷輸送性材料を多く含有させることができ、レスポンスタイムが早く、耐刷性、安定性に優れた電子写真用感光体を得ることができる。本発明において、「摩耗率」とは、各々の層を最表面層としたときの電子写真用感光体の1000回転当たりの表面の摩耗量を意味する。

【0055】前記最表面層の摩耗率と前記電荷輸送層の少なくとも1層の摩耗率との比(最表面層の摩耗率/電荷輸送層の少なくとも1層の摩耗率)は、レスポンスタイムの早さ、耐刷性、安定性の観点から0.5以下が好ましく、0.3以下がより好ましく、0.2以下がより好ましい。

【0056】前記最表面層としては、上述の摩耗率の条件を満たしていれば如何なるものでも構わないが、例えば、硬質微粒子を添加した層(たとえば、特開平6-282093号公報等)、結着樹脂中に公知の電荷輸送性分子を分散した層(たとえば、出光技法、36(2)、88(1993)など)、電荷輸送層上に形成される電荷輸送性成分を持たないオーバーコート層(たとえば特公64-5290号公報等)、電荷輸送性高分子を用い40た層(たとえば、米国特許第4,801,517号明細書等)、硬化させた電荷輸送層(たとえば、特開平6-250423号公報等)等が挙げられる。

【0057】前記最表面層として具体的には、ヒドロキシ官能基を有する正孔輸送ヒドロキシアリールアミンと、そのヒドロキシ官能基と水素結合を形成することができるポリアミドフィルム形成バインダーとを含有した層(特開平7-253683号公報)、熱硬化性ポリアミド樹脂中にヒドロキシ官能基を有するヒドロキシアリールアミン化合物と、硬化触媒を加え、途布した後に加50

熱硬化した膜(米国特許第5,670,291号明細 書)、アルコキシシリル基を含有する電荷輸送化合物 と、アルコキシシラン化合物とで硬化した層(特開平3 -191358号公報)、オルガノポリシロキサンとコ ロイダルシリカ、及び導電性金属酸化物とアクリル系樹 脂とを用いた硬化した層(特開平8-95280号公 報)、導電性金属酸化物をケイ素官能基を有するアクリ ル酸エステルとともに架橋した層(特開平8-1606 51号公報)、導電性金属酸化物を光硬化性アクリルモ ノマーやオリゴマーとともに架橋した層(特開平8-1 84980号公報)、エポキシ基を含有する電荷輸送性 化合物を用いて硬化した層(特開平8-278645号 公報)、水素を有するダイヤモンド状カーボンもしく は、非晶質カーボンやフッ素を有する結晶性炭素の層 (特開平9-101625号公報、特開平9-1602 68号公報、特開平10-73945号公報)、シアノ エチルプルランを主成分とする層(特開平9-9065 0号公報)、シリルアクリレート化合物とコロイドシリ カを架橋した層(特開平9-319130号公報)、ポ リカーボネート系グラフト共重合体を用いた層(特開平 10-63026号公報)、コロイダルシリカ粒子とシ ロキサン樹脂を硬化した層(特開平10-83094号 公報)、ヒドロキシ基を含有する電荷輸送化合物と、イ ソシアネート基含有化合物とで硬化した層(特開平10 -177268号公報)、などが挙げられる。

【0058】前記最表面層としては、電気的な安定性の 観点から、電荷輸送性高分子を用いて形成された層、反 応性基を有する電荷輸送性材料を用いて形成された層、 導電性或いは半導電性金属酸化物を分散した層等の何ら かの方法で電荷輸送性を付与した層、また、耐刷性、寿 命の観点から、架橋性化合物を用いて形成された層等の 架橋硬化させた層が好適である。

【0059】前記電荷輸送性高分子を用いて形成された層において、電荷輸送性高分子としては、構造中に窒素原子を含有する電荷輸送性化合物、ポリシラン、液晶性電荷輸送性材料等が挙げられる。これらの中でも、耐刷性、機械的強度、耐光性の観点から、構造中に窒素原子を含有する電荷輸送性化合物が好適である。また、構造中に窒素原子を含有する電荷輸送性化合物としては、特に電荷輸送性の観点からトリアリールアミン構造を含む化合物が好適である。これら電荷輸送性高分子は、単独で用いてもよいし、2種以上併用してもよい。

【0060】前記反応性基を有する電荷輸送性材料を用いて形成された層において、反応性基を有する電荷輸送性材料としては、同一分子中に電荷輸送性成分と、加水分解性の置換基を有する珪素原子とを少なくとも1つずつ以上含有する化合物、同一分子中に電荷輸送性成分と、ヒドロキシル基とを含有する化合物、同一分子中に電荷輸送性成分と、カルボキシル基とを含有する化合物、同一分子中に電荷輸送性成分と、エポキシ基とを含

有する化合物、同一分子中に電荷輸送性成分と、イソシアネート基とを含有する化合物等が挙げられる。これらの中でも、耐刷性の観点から、同一分子中に電荷輸送性成分と、加水分解性の置換基を有する珪素原子とを少なくとも1つずつ以上含有する化合物が好適である。これら反応性基を有する電荷輸送性材料は、単独で用いてもよいし、2種以上併用してもよい。

【0061】前記導電性或いは半導電性金属酸化物を分散した層において、導電性或いは半導電性金属酸化物としては、 $ZnO-Al_2O_3$ 、 $SnO_2-Sb_2O_3$ 、 $In_2O_3-SnO_2$ 、 $ZnO-TiO_2$ 、 $MgO-Al_2O_3$ 、 $FeO-TiO_2$ 、 TiO_2 、 SnO_2 、 In_2O_3 、ZnO、MgO等が挙げられる。これらの中でも、画質安定性の観点から、 $SnO_2-Sb_2O_3$ 、 $In_2O_3-SnO_2$ 、 TiO_2 、 In_2O_3 が好適である。これら導電性金属酸化物は、単独で用いてもよいし、2種以上併用してもよい。

【0062】前記架橋性化合物を用いて形成された層において、架橋性化合物としては、構造中に窒素原子を含有する架橋性電荷輸送性化合物、シリコンハードコート20材料、熱硬化性アクリル樹脂、熱硬化性エポキシ樹脂、熱硬化性ウレタン樹脂等が挙げられる。これらの中でも、電荷輸送性の観点から、構造中に窒素原子を含有する架橋性電荷輸送性化合物が好適である。これら導電性金属酸化物は、単独で用いてもよいし、2種以上併用してもよい。

【0063】前記最表面層は、必要に応じて、ビフェニル、塩化ビフェニル、ターフェニル、ジブチルフタレート、ジエチレングリコールフタレート、ジオクチルフタレート、トリフェニル燐酸、メチルナフタレン、ベンゾフェノン、塩素化パラフィン、ポリプロピレン、ポリスチレン、各種フルオロ炭化水素等の可塑剤、シリコンオイルなどの表面改質剤、フェノール系、硫黄系、リン系、アミン系化合物等の酸化防止剤、ベンゾトリアゾール系化合物、ベンゾフェノン系化合物、ヒンダードアミン系化合物等の光劣化防止剤等の添加剤を含有してもよい。

【0064】前記最表面層は、有機溶剤中に上記挙げた 材料を溶解又は分散させた塗布液を塗布することにより 成膜して形成することができる。

【0065】前記有機溶剤は、用いる材料の種類によって異なり、最適なものを選択して用いることが好適であるが、例えば、メタノール、エタノール、ロープロパノール等のアルコール類;アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類;N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド等のアミド類;テトラヒドロフラン、ジオキサン、メチルセロソルブ等のエーテル類;酢酸メチル、酢酸エチル等のエステル類;ジメチルスルホキシド、スルホラン等のスルホキシド及びスルホン類;塩化メチレン、クロロホルム、

四塩化炭素、トリクロロエタン等の脂肪族ハロゲン化炭化水素;ベンゼン、トルエン、キシレン、モノクロルベンゼン、ジクロルベンゼン等の芳香族類などが挙げられる。これらの中でも、電荷輸送層を溶解しにくいという観点からメタノール、エタノール、nープロパノール等のアルコール類、ジブチルエーテルなどのエーテル類、ヘキサン、アイソパーなどの炭化水素類が好ましい。

【0066】前記有機溶剤中に上記挙げた材料を溶解又は分散させた塗布液を塗布する方法としては、ブレード 10 コーティング法、ワイヤーバーコーティング法、スプレーコーティング法、浸漬コーティング法、ビードコーティング法、エアーナイフコーティング法、カーテンコーティング法等の通常の塗布方法が挙げられる。

【0067】前記最表面層の膜厚は、0.5~30 μ m が好ましく、0.7~20 μ mがより好ましい。この膜厚が0.5 μ m未満だと、耐刷性が低下する傾向が、また、30 μ mを越えると電子写真特性が著しく低下する傾向が出てくる。全ての電荷輸送層に前記表面保護層を加えた膜厚は、画像安定性、レスポンスタイムの観点から、5~50 μ m程度が好ましく、5~40 μ mがより好ましい。さらに全ての電荷輸送層に前記表面保護層を加えた膜厚は、感度、帯電性の観点から、6~30 μ m がさらに好ましく、7~25 μ mが特に好ましく、8~20 μ mが最も好ましい。

【0068】前記最表面層と前記電荷輸送層の間には、 最表面層を形成するとき、有機溶剤によって、下層とな る電荷輸送層を溶解し、界面を乱してしまう場合がある とき、必要に応じて、中間層を設けてもよい。

【0069】前記中間層としては、有機溶剤に対して耐性を有するものであれば如何なるものでも構わないが、例えば、ポリビニルアルコール硬化膜、ポリシロキサン硬化膜、ポリウレタン硬化膜などの溶解性の低い層が好適である。

【0070】前記中間層の膜厚は、0.05~3 μ mが 好ましく、0.07~2 μ mがよりに好ましい。この膜 厚が0.05 μ m未満であると、有機溶剤塗に対する耐 性に劣る傾向が、また、3 μ mを越えると電子写真特性 が著しく低下する傾向が出てくる。

【0071】図1は、前記電子写真用感光体の断面を示す模式図である。図1において、導電性支持体1上に、電荷発生層2が設けられ、その上に電荷輸送層3が設けられ、さらにその上に最表面層4が設けられている。

【0072】本発明の画像形成装置について説明する。本発明の画像形成装置は、前記電子写真感光体、帯電手段、露光手段、現像手段、転写手段を備え、露光から現像までの時間が150msec以下である電子写真方式の画像形成装置である。

【0073】前記電子写真用感光体の外径は、レスポンスタイムの早さ、耐刷性、安定性の効果を発揮する観点 から、30mm φ以下であることが好ましく、25mm

【0074】前記露光から現像までの時間は、150m sec以下であるが、レスポンスタイムの早さ、耐刷 性、安定性、画像流れの減少の効果を発揮する観点か ら、120msec以下が好ましく、100msec以 下が好ましい。前記露光から現像までの時間が、150 msecを超えると、レスポンスタイムの早さ、耐刷 性、安定性、画像流れの減少の効果の差が小さくなる。

【0075】本発明の画像形成装置は、前記電子写真感 光体、コロトロン、スコロトロンなどの帯電ロール、帯 電ブレードなどの帯電手段、レーザー光学系やLEDア レイなどの露光手段、トナーなどを用いて像を形成する 現像手段、トナー像を紙などの媒体に写し取る転写手段 を備えてなるが、必要に応じて、トナー像を紙などの媒 体に定着させる定着手段、電子写真用感光体表面に残留 している静電潜像を除去する除電手段、電子写真用感光 体表面に直接接触し、表面に付着しているトナー、紙 粉、ゴミなどを除去するブレード、ブラシ、ロールなど のクリーニング手段、等の公知の手段を備えてもよい。

【0076】前記帯電手段としては、コロトロン、スコ ロトロンなどの非接触方式の帯電器、電子写真用感光体 表面に接触させた導電性部材に電圧を印加することによ り、電子写真用感光体表面を帯電させる接触方式の帯電 器が挙げられ、いかなる方式の帯電器でもよいが、オゾ ンの発生量が少なく、環境に優しく、且つ耐刷性に優れ るという効果を発揮する観点から接触帯電方式の帯電器

【0077】前記接触帯電方式の帯電器において、導電 性部材の形状はブラシ状、ブレード状、ピン電極状、ロ ーラー状等の何れでもよいが、特にローラー状部材が好 ましい。

【0078】前記ローラー状部材は、通常、外側から抵 抗層とそれらを支持する弾性層と芯材から構成される が、必要に応じて、抵抗層の外側に保護層を設けること もできる。

【0079】前記芯材の材質としては、導電性を有する もので、一般には鉄、銅、真鍮、ステンレス、アルミニ ウム、ニッケル等の金属、導電性粒子等を分散した樹脂 成形品等が挙げられる。

【0080】前記弾性層の材質としては、導電性あるい は半導電性を有するもので、一般にはゴム材に導電性粒 子あるいは半導電性粒子を分散したものが挙げられる。 ゴム材としては、EPDM、ポリブタジエン、天然ゴ ム、ポリイソブチレン、SBR、CR、NBR、シリコ ンゴム、ウレタンゴム、エピクロルヒドリンゴム、SB S、熱可塑性エラストマー、ノルボーネンゴム、フロロ シリコーンゴム、エチレンオキシドゴム等が挙げられ る。導電性粒子あるいは半導電性粒子としては、カーボ ンブラック、亜鉛、アルミニウム、銅、鉄、ニッケル、 クロム、チタニウム等の金属、ZnO-Al。O。、S 50 を除去するための除電用光源12、感光体ドラム11上

 $n O_2 - S b_2 O_3$, $I n_2 O_3 - S n O_2$, $Z n O_3 - S n O_3$ $T \ i \ O_2 \ \ M \ g \ O - A \ l \ _2 \ O_3 \ \ \ F \ e \ O - T \ i \ O_2 \ \ \ T$ $i O_2$, $S n O_2$, $S b_2 O_3$, $I n_2 O_3$, $Z n O_3$ MgO等の金属酸化物が挙げられる。これらの材料は単 独で用いてもよいし、2種以上併用してもよい。

【0081】前記抵抗層及び保護層の材質としては、結 着樹脂中に導電性粒子あるいは半導電性粒子を分散し、 その抵抗を制御したもので、抵抗率としては10°~1 0^{14} Ω c m、好ましくは 10^{5} \sim 10^{12} Ω c m、 さらに 好ましくは 10^{7} ~ 10^{12} Ω c mがよい。また膜厚とし ては0.01~1000 μ m、好ましくは0.1~50 $0 \mu m$ 、さらに好ましくは $0.5 \sim 100 \mu m$ がよい。 結着樹脂としては、アクリル樹脂、セルロース樹脂、ポ リアミド樹脂、メトキシメチル化ナイロン、エトキシメ チル化ナイロン、ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート 樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリビニ ル樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリチオフェン樹脂、P FA、FEP、PET等のポリオレフィン樹脂、スチレ ンブタジエン樹脂等が挙げられる。導電性粒子あるいは 半導電性粒子としては、弾性層に用いるものと同様のカ ーボンブラック、金属、金属酸化物等が挙げられる。

【0082】前記抵抗層及び保護層は、必要に応じて、 ヒンダードフェノール、ヒンダードアミン等の酸化防止 剤、クレー、カオリン等の充填剤、シリコーンオイル等 の潤滑剤を含有してもよい。前記抵抗層及び保護層を形 成する手段としては、ブレードコーティング法、ワイヤ ーバーコーティング法、スプレーコーティング法、浸漬 コーティング法、ビードコーティング法、エアーナイフ コーティング法、カーテンコーティング法等の公知の方 法が挙げられる。

【0083】前記接触帯電方式の帯電器の印加電圧は、 直流電圧でも、交流成分を有するもの、即ち直流電圧に 交流電圧を重畳したものでもよいが、特に本発明の電子 写真用感光体の耐刷性を活かす点から、直流電圧に交流 電圧を重畳したものが好適である。

【0084】前記印加電圧の範囲としては、直流電圧の 場合、要求される電子写真用感光体の帯電電位に応じ て、正、又は負の50~2000Vが好ましく、100 ~1500Vがより好ましい。交流電圧を重畳する場 合、ピーク間印加電圧は、400~1800Vが好まし く、800~1600Vがより好ましく、1200~1 600 V さらに好ましい。また、交流電圧の周波数は、 50~2000Hzが好ましく、100~5000H zが好ましい。

【0085】図2には、本発明の電子写真装置の一例と して、レーザープリンタ10の概略構成が示されてい る。このレーザープリンタ10は、本発明の電子写真用 感光体としての円筒形の感光体ドラム11を備え、感光 体ドラム11の周りには、感光体ドラム11の残留電荷

[0086]

【実施例】以下実施例により本発明を詳しく説明する。 (比較例1~28)

-電子写真用感光体1~28の作製-

【0087】この下引き層上に、X線回折スペクトルにおけるブラッグ角($2\theta\pm0.2^\circ$)が、 7.4° 、 16.6° 、 25.5° 、 28.3° に強い回折ピークを持つクロロガリウムフタロシアニンの1部を、ポリビニルブチラール(商品名:「エスレックBM-S」積水化学)1部及び酢酸n-ブチル100部と混合し、ガラスビーズとともにペイントシェーカーで1時間処理して分散した後、得られた塗布液をディップコートし、100

℃で10分間加熱乾燥して膜厚約0.15μmの電荷発

【0088】この電荷発生層上に、表1に示す電荷輸送性材料及び結着樹脂の組成でクロロベンゼン塗布液(固形分濃度:20%)を調製し、この塗布液を浸漬コーティング法で塗布し、110 $\mathbb C$ 、40分の加熱を行なって膜厚20 μ mの電荷輸送層を形成した。なお、この電荷輸送層の電荷移動度も表1に示す。また、用いた電荷輸送性材料及び結着樹脂の構造式($CTM-1\sim CTM-6$ 、 $CTP-1\sim CTP-2$ 、及び $BP-1\sim BP-3$)を以下に示す。また、電荷移動度は、電荷輸送性材20 料のクロロベンゼン塗布液を、ITOガラス上に塗布、乾燥後、金電極を蒸着し、通常のタイミング オブ フライング法(TOF法)により測定し、電界強度30V

[0089]

/μmでの値を示した。

【表1】

	電荷輸	送材料	結着	樹脂	電荷移動度
	構造	割合(wt%)	構造	割合(wt%)	(cm²/V·sec)
比較例1	CTM-1	40	BP-1	60	4.5 ×10 ⁻⁸
比較例2	CTM-1	50	BP-1	50	1.7 ×10 ⁻⁵
比較例3	CTM-1	50	BP-3	50	7.0x10 ⁻⁵
比較例4	CTM-1	75	BP-3	25	1.5 x10 ⁻⁴
比較例5	CTM-2	40	BP-2	60	1.1 ×10 ⁻⁵
比較例6	CTM-2	60	BP-2	40	7.5 ×10 ⁻⁵
比較例7	CTM-2	70	BP-1	30	3.0 ×10 ⁻⁴
比較例8	CTM-2	40	BP-3	60	2.8 x10 ⁻⁵
比較例9	CTM-2	70	BP-3	30	4.9 x10 ⁻⁴
比較例10	CTM-3	50	BP-1	50	1.4 x10 ⁻⁵
比較例11	CTM-3	70	BP-1	30	2.5 x10 ⁻⁴
比較例12	стм-з	40	BP-3	60	8.5 x10 ⁻⁶
比較例13	СТМ-3	70	BP-3	30	4.5 x10 ⁻⁴
比較例14	CTM-4	40	BP-1	60	6.5 ×10 ⁻⁶
比較例15	CTM-4	70	BP-1	30	2.2 x10 ⁻⁴
比較例16	CTM-4	40	BP-3	60	8.2 ×10 ⁻⁶
比較例17	CTM-4	70	BP-3	30	4.1x10 ⁻⁴
比較例18	CTM-5	50	BP-1	50	3.5 x10 ⁻⁶
比較例19	CTM-5	70	BP-1	30	5.6 x10 ⁻⁵
比較例20	CTM-5	50	BP-3	50	8.5 x10 ⁻⁸
比較例21	CTM-5	70	BP-3	30	2.9 x10 ⁻⁵
比較例22	CTM-6	40	BP-1	60	2.1 x10 ⁻⁵
比較例23	CTM-6	70	BP-1	30	2.9 x10 ⁻⁴
比較例24	CTM-6	40	BP-3	60	3.9 x10 ⁻⁵
比較例25	CTM-6	60	BP-3	40	8.2 x10 ⁻⁵
比較例26	CTM-2	50	CTP-1	50	7.5 x10 ⁻⁵
比較例27	CTP-1	100	-	-	5.5 x10 ⁻⁵
比較例28	CTP-2	100	-	-	1.0 x10 ⁻⁴
比較例29	CTM-1	50	BP-1	50	1.4 x10 ⁻⁵
比較例30	CTM-3	50	BP-1	50	1.1x10 ⁻⁵
比較例31	CTM-5	70	BP-3	30	2.0 x10 ⁻⁶

【化1】

$$H_3$$
C CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_4 $CTM-2$ C_2H_5

[0091]

【化2】

【0092】以上のようにして、外径30mm φ及び20mm φの電子写真用感光体1~28の作製した。

23

【0093】一評価一

得られた外径30mm φ及び20mm φの電子写真用感 光体1~28を以下に示す接触帯電方式及び非接触帯電 方式の画像形成装置に装着し、耐刷性の評価を行った。 なお、電子写真用感光体の帯電条件を表2に示す。

【0094】--外径30mmφの電子写真用感光体1~28の画像形成装置--

・接触帯電方式:外径30mm ϕ の電子写真用感光体を装着可能で、富士ゼロックス製LaserPress 4160IIの露光から現像までの時間を可変可能(200msec、及び150msec)に改造した改造機である。この4160II改造機は、接触帯電用の帯電ロール、レーザー露光光学系、トナー現像器、転写ロール、クリーニングブレード、定着ロールを有している。

【0095】・非接触帯電方式:外径30mmφの電子写真用感光体を装着可能で、富士ゼロックス製LaserPress4160IIの露光から現像までの時間を可変可能(200msec、及び150msec)に改造した改造機である。このLaserPress416

0 I I 改造機は、非接触帯電用のスコロトロン、レーザー露光光学系、トナー現像器、転写ロール、クリーニン30 グブレード、定着ロールを有している。

【0096】 -- 外径20m φ の電子写真用感光体1~ 28の画像形成装置--

・接触帯電方式:20mm ¢電子写真感光体を装着可能で、露光から現像までの時間を可変可能(120msec、及び100msec)に設計した富士ゼロックス内製評価機である。この評価機は、接触帯電用の帯電ロール、レーザー露光光学系、トナー現像器、転写ロール、クリーニングブレード、定着ロールを有している。

【0097】・非接触帯電方式:20mm φ電子写真感 40 光体を装着可能で、露光から現像までの時間を可変可能 (120msec、及び100msec)に設計した富 士ゼロックス内製評価機である。この評価機は、非接触 帯電用のスコロトロン、レーザー露光光学系、トナー現 像器、転写ロール、クリーニングブレード、定着ロール を有している。

[0098]

【表2】

接触带電方式						
20mm ϕ						
sec 100mmsec						
A 1.8mA						
V -450V						
t						
20mm φ						
sec 100mmsec						
4A -450 μA						
V 5.0KV						

【0099】 --耐刷性の評価方法--

耐刷性の評価は、下記に示すように、5万枚の印刷前後における画質評価、及び摩耗による電子写真用感光体の膜厚減少量(摩耗率)の評価として行なった。結果を表3及び4に示す。

G-1:良好。

G-2:細線が若干細る。

G-3: 細線に若干欠けが生じる。 G-4: 細線に頻繁に欠けが生じる。

G-5:画像が全体的に大きくかすれる。

* F: 画像流れを若干生じる。

×:5万枚出力以前に電荷輸送層の摩滅により画像が得られなくなる。

【0101】・膜厚減少量(摩耗率)は、電子写真用感光体の径による影響を無視して比較できるよう、電子写真用感光体1000回転当たりの摩耗量とした。なお、連続印刷の用紙としては酸性紙を用い、常温常湿(約20℃、50%RH)環境で行なった。この膜厚減少量(摩耗率)は、各帯電方式での膜厚減少量(摩耗率)の測定結果を平均値で示す。

【0102】【表3】

3-5:画像	が全体的に	大きくかっ	テれる。		*					
*1		接角	独带電方式	t			非接	機帶電方	式	
*2	30m	т <i>ф</i>	20m	mφ	摩耗率	30m	m Ø	20m	m ø	摩耗率
*3	200msec	150msec	120msec	100msec	တ	200msec	150msec	120msec	100msec	の
	画質	画質	画質	画質	平均值	画質	画質	画質	画質	平均值
比較例1	G-1	G-1	×	×	90	G-1	G-1	G-2	G-4	15
比較例2	×	×	×	×	120	G-1	G-1	G-1	G-2	21
比較例3	×	×	×	×	550	×	×	×	×	105
比較例4	×	×	×	×	900	×	×	×	×	200
比较例5	G-1	G-1	×	ж	85	G-1	G-1	G-1	G-2	14
比較例6	×	×	×	×	160	G-1	G-1	G-1	G-1	25
比較例7	×	×	×	×	320	G-1	G-1	G-1	G-1	55
比較例8	×	×	×	×	610	×	×	×	×	110
比較例9	×	×	×	×	1100	×	×	×	×	200
比較例10	×	×	×	×	115	G-1	G-1	G-1	G-2	23
比較例11	×	×	×	×	305	G-1	G-1	G-1	G-1	57
比較例12	×	×	×	×	600	G-1	G-1	G-2	G-3	95
比較例13	×	×	×	×	1200	×	×	×	×	180
比較例14	G-1	G-1	×	×	95	G-1	G-1	G-2	G-3	17
比較例15	×	×	×	×	320	G-1	G-1	G-1	G-1	60
L	少1. 举章	; - <u> -</u> - -								

- *1:帯電方式
- *2:電子写真用感光体の径
- *3:露光から現像までの時間

摩耗率の単位:(cm²/V·sec)

50 【表4】

[0103]

*1		接角	独带電方 式	t			非接	触帯電方	式	
*2	30 m	т <i>ф</i>	20m	m Ø	摩耗率	30mm φ		20mm φ		摩耗率
*3	200msec	150msec	120msec	100msec	စ	200msec	150msec	120msec	100msec	の
	画質	画質	画質	画質	平均值	画質	画質	画質	画質	平均值
比較例16	×	×	×	×	550	×	×	×	×	100
比較例17	×	×	×	×	1000	×	×	×	×	170
比較例18	×	×	×	×	135	G-1	G-2	G-3	G-4	25
比較例19	×	×	×	×	310	G-1	G-1	G-1	G-2	55
比較例20	×	×	×	×	520	×	×	×	×	105
比較例21	×	×	×	×	600	×	×	×	×	190
比較例22	G-1	G-1	×	×	90	G-1	G-1	G-1	G-2	16
比較例23	×	×	×	×	350	G-1	G-1	G-1	G-1	58
比較例24	×	×	×	×	480	G-1	G-1	G-1	G-2	95
比較例25	×	×	×	×	1250	×	×	×	×	200
比較例26	×	×	×	×	110	G-1	G-1	G-1	G-2	21
比較例27	G-1	G-1	G-1	G-2	55	G-1	G-1	G-1	G-2	10
比較例28	×	×	×	×	1350	×	×	×	×	200
比較例29	×	×	×	×	130	G-1	G-1	G-1	G-2	22
比較例30	х	×	×	×	120	G-1	G-1	G-1	G-2	25
比較例31	×	×	×	×	650	×	×	×	×	195

*1: 帯電方式

*2:電子写真用感光体の径 *3:露光から現像までの時間

摩耗率の単位:(cm²/V·sec)

【0104】(比較例29~31)比較例2、10及び 21の電荷輸送層の形成において、電荷輸送性材料のク ロロベンゼン塗布液に、固形分全体の3%になるように 2. 6-ジーtーブチルヒドロキシトルエンを加えた以 外は、比較例2、10及び21と同様にして、それぞれ 外径30mmφ及び20mmφの電子写真用感光体29 30 5に示す。この摩耗率の比は、各帯電方式での膜厚減少 ~31を作製し、同様に評価した。結果を表3及び4に 示す。なお、比較例29~31の電荷輸送層の組成、及 び電荷輸送層の電荷移動度は、表1に示す。

【0105】比較例1~31において、接触帯電方式の 画像形成では、露光から現像までの時間が150mse cの場合と200msecの場合とを比較すると、15 0 m s e c の場合の方が、200 m s e c の場合と比べ て、約6割のプリント画像が得られなくなったほか、 1. 5倍程度、摩耗率が大きかった。

【0106】(実施例1~24)比較例と同様にして作 40 製した外径30mmφ及び20mmφの電子写真用感光

体(以下、ベース感光体という)上に、下記に示す最表 面層を形成した以外は、比較例と同様に実施例1~24 の電子写真用感光体を作製し、評価した。ベース感光体 と最表面層の組み合わせは表5に示し、評価結果は表6 及び7に示す。また、ベース感光体との摩耗率の比を表 量 (摩耗率) の測定値の平均値を用いて算出した。

【0107】 (実施例25~32) 電荷輸送層の膜厚を 13μmにしたベース感光体上に、下記に示す最表面層 を形成した以外は、比較例と同様に実施例25~32の 電子写真用感光体を作製し、評価した。ベース感光体と 最表面層の組み合わせは表5に示し、評価結果は表6及 び7に示す。また、ベース感光体との摩耗率の比を表5 に示す。この摩耗率の比は、各帯電方式での膜厚減少量 (摩耗率) の測定値の平均値を用いて算出した。

[0108]

【表5】

	29		and an early structure	30
	ベース感光体	最表面層		との摩耗率の比
			接触帯電方式	非接触帯電方式
実施例1	感光体2	最表面層1	0.19	0.24
実施例2	麽光体4	最表面層1	0.03	0.03
実施例3	膨光体4	最表面層2	0.02	0.02
実施例4	感光体4	最表面層3	0.01	0.01
実施例5	感光体2	最表面層4	0.46	0.48
実施例6	感光体4	最表面層5	0.01	0.01
実施例7	感光体6	最表面層2	0.14	0.12
実施例8	感光体7	最表面層3	0.04	0.02
実施例9	感光体7	最表面層5	0.04	0.02
実施例10	感光体9	最表面層3	0.01	0.01
実施例11	感光体9	最表面層5	0.01	0.01
実施例12	感光体10	最表面層1	0.2	0.22
実施例13	感光体11	最表面層1	80.0	0.09
実施例14	感光体13	最表面層3	0.02	0.02
実施例15	感光体15	最表面層2	0.07	0.05
実施例16	感光体17	最表面層5	0.02	0.01
実施例17	感光体18	最表面層4	0.41	0.4
実施例18	感光体19	最表面層3	0.07	0.05
実施例19	感光体23	最表面層3	0.06	0.05
実施例20	膨光体25	最表面層3	0.02	0.02
実施例21	感光体26	最表面層1	0.21	0.24
実施例22	<u> </u>	最表面層1	0.42	0.5
実施例23		最表面層1	0.19	0.24
実施例24		最表面層4	0.46	0.48
実施例25		最表面層1	0.2	0.22
実施例26		最表面層4	0.41	0.4
実施例27		最表面層3	0.07	0.05
実施例28		最表面層1	0.21	0.24
実施例29		最表面層1	0.42	0.5
実施例30		最表面層3	0.17	0.14
実施例31	1	最表面層3	0.18	0.12
実施例32		最表面層3	0.03	0.02

【表6】

•	7
.5	- 1

		91								
*1		接角	快帯電方 3	ţ			非接	触带電方	式	
*2	30m	mφ	20m	mφ	摩耗率	30mm φ 20mm φ			ım Ø	摩耗率
*3	200msec	150msec	120msec	100msec	の	200msec	150msec	120msec	100msec	の
	画質	画質	画質	画質	平均值	画質	画質	画質	画質	平均值
実施例1	G-1	G-1	G-1	G-2	23	G-1	G-1	G-1	G-2	5
実施例2	G-1	G-1	G-1	G-1	23	G-1	G-1	G-1	G-1	5
実施例3	G-1	G-1	G-1	G-1	22	G-1	G-1	G-1	G-1	3
実施例4	F	G-1	G-1	G-1	12	F	G-1	G-1	G-1	1
実施例5	G-1	G-1	G-1	G-2	55	G-1	G-1	G-1	G-2	10
実施例6	F	G-1	G-1	G-1	13	F	G-1	G-1	G-1	1
実施例7	G-1	G-1	G-1	G-1	22	G-1	G-1	G-1	G-1	3
実施例8	F	G-1	G-1	G-1	12	F	G-1	G-1	G-1	1
実施例9	F	G-1	G-1	G-1	13	F	G-1	G-1	G-1	1
実施例10	F	G-1	G-1	G-1	12	F	G-1	G-1	G-1	1
実施例11	F	G-1	G-1	G-1	13	F	G-1	G-1	G-1	1
実施例12	G-1	G-1	G-1	G-2	23	G-1	G-1	G-1	G-2	5
実施例13	G-1	G-1	G-1	G-1	23	G-1	G-1	G-1	G-1	5
実施例14	F	G-1	G-1	G-1	22	F	G-1	G-1	G-1	3
実施例15	G-1	G-1	G-1	G-1	22	G-1	G-1	G-1	G-1	3

*1:帯電方式

*2:電子写真用感光体の径 *3:露光から現像までの時間

摩耗率の単位:(cm²/V·sec)

[0110]

3

G-1

G-1

		33						34		
*1		接触	独带電方式	ţ		非接触帯電方式				
*2	30m	mφ	20m	m ϕ	摩耗率	30m	m Ø	20mm Ø		摩耗率
*3	200msec	150msec	120msec	100msec	の	200msec	150msec	120msec	100msec	Ø.
	画質	画質	画質	画質	平均值	画質	画質	画質	画質	平均值
実施例16	F	G-1	G-1	G-1	13	F	G-1	G-1	G-1	1
実施例17	G-1	G-2	G-3	G-4	55	G-1	G-2	G-3	G-4	10
実施例18	F	G-1	G-1	G-2	22	F	G-1	G-1	G-2	3
実施例19	F	G-1	G-1	G-1	22	F	G-1	G-1	G-1	3
実施例20	F	G-1	G-1	G-1	22	F	G-1	G-1	G-1	3
実施例21	G-1	G-1	G-1	G-2	23	G-1	G-1	G-1	G-2	5
実施例22	G-1	G-1	G-1	G-2	23	G-1	G-1	G-1	G-2	5
実施例23	G-1	G-1	G-1	G-1	23	G-1	G-1	G-1	G-1	5
実施例24	G-1	G-1	G-1	G-1	55	G-1	G-1	G-1	G-1	10
実施例25	G-1	G-1	G-1	G-1	23	G-1	G-1	G-1	G-1	5
実施例26	G-1	G-1	G-1	G-2	55	G-1	G-1	G-1	G-2	10
実施例27	F	G-1	G-1	G-1	22	F	G-1	G-1	G-1	3
実施例28	G-1	G-1	G-1	G-1	23	G-1	G-1	G-1	G-1	5
実施例29		G-1	G-1	G-1	23	G-1	G-1	G-1	G-1	5
実施例30	 	G-1	G-1	G-1	22	F	G-1	G-1	G-1	3
			-			1		•	1	

22

22

G-1

G-1

*1:帯電方式

F

*2:電子写真用感光体の径

G-1

G-1

G-1

G-1

*3:露光から現像までの時間

庭耗率の単位:(cm²/V·sec)

【0111】一最表面層1一

実施例31

実施例32

下記構造式の化合物(1)1部、及び化合物(2)で表 されるビュレット変性体溶液(固形分67重量%) 2部 の上にスプレーコートし、常温で10分間乾燥させた後 150℃で60分加熱し、膜厚4μmの層を形成する。 これを最表面層1とする。

[0112]

[化3]

CONH(CH₂)₆NCO OCN(H2C)6 - N CONH(CH₂)6NCO

(2)

【0113】-最表面層2-

G-1

G-1

下記構造式の化合物(3)10部、硬化性シロキサン樹 脂(商品名:「X-40-2239」信越シリコン製) をシクロヘキサノン50部に溶解したものを電荷輸送層 30 20部、フェニルトリエトキシシラン3部、フッ素含有 シランカップリング剤(商品名:「KBM-7803」 信越シリコン製)、及び酢酸1部を混合して得られた塗 布液を、電荷輸送層上にスプレー塗布し、30分の指触 乾燥の後、120℃、60分の加熱処理を行ない、膜厚 5 μ mの層を形成する。これを最表面層 2 とする。

G-1

G-1

[0114]

F

【化4】

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3

【0115】-最表面層3-

最表面層2の塗布液にさらにテトラエトキシシラン5部 を加え、得られた塗布液を、電荷輸送層上にスプレー途 布し、30分の指触乾燥の後、120℃、60分の加熱 処理を行ない、膜厚 5 μmの層を形成する。これを最表 面層3とする。

【0116】一最表面層4一

硬化性シロキサン樹脂(商品名:「X-40-223 9」信越シリコン製) 1部をイソプロパノール20部に 溶解したものを電荷輸送層の上にスプレーコートし、常 温で10分間乾燥させた後150℃で20分加熱し、膜 厚0.05μmの溶解防止層(中間層)を形成する。さ らに、この層上に、5部のCTP-1をトルエン30部 に溶解した溶液をディップ塗布し、膜厚5μmの層を形 成する。これを最表面層4とする。

【0117】-最表面層5-

平均粒径 0.02μmのアンチモン含有酸化スズ微粒子 (商品名:「T-1」三菱マテリアル(株)製)100*

OR OR CH₂ OR (4)

【0119】実施例1~32において、接触帯電方式の 画像形成では、露光から現像までの時間が150mse cの場合と200msecの場合とを比較すると、20 Omsecの場合の方が、150msecの場合と比べ て、画像流れを起こしているものが多く見られた。

【0120】 (実施例33~35) 外径30mmφの電 子写真用感光体18 (比較例18) の電荷輸送層の膜厚 を、それぞれ30 μ m、25 μ m、15 μ mにした以外 は、比較例1と同様に電子写真用感光体32~34を作 製した。得られた電子写真用感光体32~34 (ベース 感光体32~34)上に、それぞれ前記最表面層2を形 成して、実施例33~35の電子写真用感光体を作製し た。得られた実施例33~35の電子写真用感光体を用 いて、露光から現像までの時間を150msecとした 接触帯電方式の画像形成装置で画像を形成し応答性比較 50 較を行った。応答性比較は、露光から現像までの時間を

10*部、3-アミノプロピルトリメトキシシラン30部及び エタノール300部を、ミリング装置で1時間の加熱処 理した溶液をろ過し、エタノールで洗浄後、乾燥し、1 20℃で1時間加熱処理をすることにより微粒子の表面 処理を行った。次に、下記構造式(4)のアクリルモノ マーを30部、光重合開始剤としての2-メチルチオキ サントン0.5部、及び前記表面処理を行ったアンチモ ン含有酸化スズ粒子35部及びトルエン300部を混合 してサンドミル装置で100時間分散した分散液に、四 フッ化エチレン樹脂粒子(商品名:「ルブロンL-2」 20 ダイキン工業(株)製)25部を混合してサンドミル装 置で8時間分散した分散液を調製した。調製した分散液 を電荷輸送層上にスプレー塗布し、乾燥後、高圧水銀灯 にて600mW/cm²の光強度で20秒間紫外線照射 ことによって膜厚 4 μ mの層を形成した。これを最表面 層5とする。

> [0118] 【化5】

を行った。摩耗率の比を表8に示す。また、得られた画 像の評価は表9に示す。

【0121】(実施例36~38)電荷輸送層が15μ mの電子写真用感光体34(ベース感光体34)上に、 それぞれ膜厚が3.5 μ m、7 μ m、10 μ mの最表面 層2を形成して、実施例36~38の電子写真用感光体 を作製した。得られた実施例36~38の電子写真用感 光体を用いて、実施例33~35と同様に画像を形成し 応答性比較を行った。摩耗率の比を表8に示す。また、 得られた画像の評価は表9に示す。

【0122】--応答性比較--

電荷輸送層の膜厚を変えた実施例33~35及び比較例 32~34の電子写真用感光体、最表面層の膜厚を変え た実施例36~38の電子写真感光体を用い、応答性比

150msecとした接触帯電方式の画像形成装置を用 いて画像を形成し、得られた画像の画質を比較すること により評価した。応答性は、画質が良好であるほど良い* 【表8】

*といえる。

[0123]

	ベー	ース感光体	最表	可層	ベース感光体との摩耗率の比		
		電荷輸送層膜厚		膜厚	接触帯電方式	非接触帯電方式	
実施例33	感光体18	30 µ m	最表面層2	5 µ m	0.17	0.12	
実施例34	感光体18	25 µ m	最表面層2	5	0.17	0.12	
実施例35	感光体18	15 μ m	最表面層2	5 µ m	0.17	0.12	
実施例36	感光体18	15 µ m	最表面層2	3.5 μ m	0.17	0.12	
実施例37	感光体18	15 μ m	最表面層2	7 μ m	0.17	0.12	
実施例38	感光体18	15 µ m	最表面層2	10 µ m	0.17	0.12	

[0124]

【表9】

-	*1	接触帯電方式
-	*2	30mm Ø
	*3	150msec
		画質
	実施例33	G-4
	実施例34	G-3
	実施例35	G-1
	実施例36	G-1
	実施例37	G-1
	実施例38	G-2

*1: 带電方式

*2:電子写真用感光体の径

*3:露光から現像までの時間

廢耗率の単位:(cm²/V⋅sec)

【0125】実施例及び比較例によれば、下層に電荷移 30 14 帯電ロール 動度の高い層を形成し、最表面層に耐刷性が高い層を形 成した、高速応答性と安定性を兼ね備えた電子写真感光 体を用いることで、画像流れが少ない小型で高速の電子 写真画像形成装置が得られ、特に、接触帯電方式を採用 × した際の効果が大きい。

※ [0126]

【発明の効果】以上により、本発明は、耐刷性、安定性 に優れ、画像流れが少ない、小型で高速な画像形成装置 を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

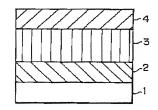
【図1】 図1は、電子写真用感光体の断面を示す模式 図である。

【図2】 図2は、本発明の電子写真装置の1例である 20 概略構成図である。

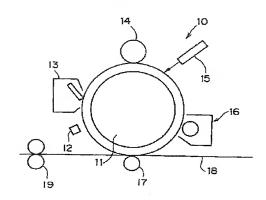
【符号の説明】

- 導電性支持体
- 電荷発生層
- 電荷輸送層
- 4 最表面層
- 10 レーザープリンタ
- 11 感光体ドラム
- 12 除電用光源
- 13 クリーニングブレード器
- 15 露光用レーザー光学系
- 16 現像器
- 17 転写用ロール
- 18 用紙
- 19 定着用ロール

【図1】



[図2]



フロントページの続き

(72)発明者 真下 清和

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロックス株式会社内

Fターム(参考) 2H003 AA18 BB11 CC05 EE11

2H068 AA03 AA04 AA13 AA20 AA28 AA37 AA39 AA54 BA12 BB32 BB44 BB57 FA01 FA03 FA16 FC01